This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

wax waa a room wax@公開特許公報(A) : 昭60-55033

3 T

Sint Cl.4				識別記号 庁内整理番号			國公開 昭和60年(1985)			(1985) 3月29日
C	80 80	J F	5/22 2/54	1 0 1	7446-	4F				1 1 14 2
			8/36 291/00	1	7167— 6746—	4 J 4 J		. ,	ş	A CONTRACTOR
С	80	J.	7/14 7/18	the second	7446-	4F	1 .			1 1 1
// C	25 08	B	13/08 291/00	X X 1	6686-	4K	÷ ; ′			
"(0	00		214:18)	***	• •	審	査請求	未請求	発明の数	1 (全5頁)

陽イオン交換膜の製造方法

20特 願 昭58-162512

20世 願 昭58(1983)9月6日

明 者 富 家 和 男 東京都世田谷区北沢1-35-11 田 博 之 横浜市戸塚区大山町28-16 岡山市妹尾1120-45 宮 地 洋

79発 明 岡山市当新田250-1 当新田マンション105号 百 類 隆

⑫発 明 者 玉野市築港5-15-7

(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

⑪出 願 人 クロリンエンジニアズ 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 商船三井ビル

株式会社

個代 理 人 弁理士 森 浩之

Commence of

1. 発明の名称

陽イオン交換膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) スルホン化α, β, β - ドリフルオロスチン ンをグラフト鎖として有する不活性重合体フィル ムから成る陽イオン交換膜を製造するに際して、 不活性重合体フィルムに電難性放射線を照射し、 骸照射フィルムをα,β,βートリフルオロスチレ ンまたはその裕液に受債または接触させてグラフ ト重合させ、ついで眩グラフト重合膜をスルホン 化するととを特徴とする陽イオン交換膜の製造方 法。

(2) 不活性重合体フィルムが、ポリエチレンフ ィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、 ポリクロロトリフルオロエチレンフィルム、ポリ ピニリヂンフルオライドフィルム、ポリピニルフ ルオライドフィルム、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロブロピレン共賃合体フィルム、テ トラフルオロエチレン…エチレン共竄合体フィル

ム、テトラフルオロエチレン-プロピレン共首合 体フィルム、テトラフルオロエチレンーパーフル オロアルキルビニルエーテル共作合体フィルム、 クロロトリフルオロエチレン・エチレン共重合体 フィルム、クロロトリフルオロエチレンープロビ レン共重合体フィルムから成る群から選ばれたフ ィルムである特許請求の範囲第(1)項に記載の方法。

- (3) 電離性放射線の照射線量が1~30 Mrad で ある特許請求の範囲第(1)項または第(2)項に記載の 製造方法。
- グラフト重合温度が10~90℃である特許 請求の範囲第(1)項から第(3)項のいずれかに配載の
- (5) グラフト重合時間が1~50時間である特 許請求の範囲第(1)項から第(4)項のいすれかに記載 の製造方法。
- (6) α, β, β-トリフルオロスチレンの溶媒とし て、クロロホルム、塩化メチレン、四塩化炭素、 1.1.2.2 - テトラクロロエタン、1.1.2 - トリクロロ - トリフルオロエダン、ペンセンから成る鮮から Compared the second of the second

溶媒を使用する特許糖水の範囲銀(1)項から銀(5)項のいずれかに配載の製造方法。

(7) α, β, β-トリフルオロスチレンの裕媒を使用せずにグラフト重合させる特許請求の範囲第(1) 項から第(5)項のいずれかに記載の方法。

(8) スルホン化剤がクロルスルホン酸である特 許請求の範囲第(1)項から第(7)項のいずれかに記載 の方法。

3. 発明の詳細な説明

A Robert Commence

本発明は、食塩電解、水電解、燃料電池、亜鉛 - ハロダン型電池、レドックスフロー電池等における各種隔膜として使用可能で、スルホン化α,β, β,-トリフルオロスチレンをグラフト鎖として有 する不活性重合体フィルムから成る陽イオン交換 膜の製造方法に関する。

スルホン化α, β, β-トリフルオロスチレン(以下、α, β, β-トリフルオロスチレンを「TFS」という)をグラフト鎖として有する不活性重合体フィルムから成る陽イオン交換膜は公知であり(特開昭 5 1 - 8 9 8 8 1 号公報)、眩陽イオン交

(3)

ることにより、効率よく上配陽イオン交換膜を製造しりることを見い出したのである。

すなわち本発明は、スルホン化α, β,βートリフルオロスチレンをグラフト鎖として有する不活性重合体フィルムから成る陽イオン交換膜を製造するに際して、不活性重合体フィルムに電離性放射線を照射し、酸照射フィルムをα,β,βートリンフルオロスチレンまたはその溶液に浸漬または接触させてグラフト重合させ、ついで酸グラフト重合膜をスルホン化する陽イオン交換膜の製造方法である。

本発明に使用する不着性重合体フィルムは炭化水素ポリマー、含ファ素炭化水素ポリマー、パートフルオロ炭化水素ポリマー等のいずれから成るものでもよく、また、ホモポリマーでもロボリマーであってもよく、たとえば、ポリエチレンーポリッテトラフルオロエチレン共重合体フィルム、ポリニュリデンフルオライドフィルム、ポリビニルフルオライドフィルム、ポリビニルフルオライドフィルム、ポリビニトリデンフルオライドフィルム、ポリビニトリデンフルオライドフィルム、ポリビニルフルオ

本発明者らは、照射時間が短く、TFSの単独 重合や劣化が生ずるととのない経済的な上記陽イオン交換膜の製造方法を種々検討した結果、不活 性重合体フィルムのみを電離性放射線で照射して ラジカルを発生させ、ラジカルを発生させた皮 ィルムを、TFSまたはその溶液に浸潰または接 触させてグラフト重合させ、次いでスルホン化す

(4)

サフルオロブロピレン共重合体フィルム、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルム、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルピニルエーテル共重合体フィルム、クロロトリフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムは数細な孔を 週ばれる。また、これらのフィルムは数細な孔を 有するものであってもよい。

 验面型60-55035

グラフト率(6) = グラフト膜の重量 - 基材フィルムの重量 × 100

次に、上記のように製造した グラフト膜のスル: ホン化を行う。

スルホン化剤としては、クロルスルホン酸、フルオロスルホン酸、機硫酸、無水硫酸等を使用す!

(7)

数 1

膜	イ ォ ン ^(a) 交換容量	(b) 膜抵抗	伸び率例	(c)	
本発明膜	0.61	1.7 1	3.4~4.5	0.9 4	
Nafion 120	0.83	1.48	4.0	0.93	

- (a) meq/9乾燥膜
- ; (b) Ωm^2 in 0.5 N KC8
 - (c) 0.5 N/1.0 N KC&

要 1 から本発明に係る陽イオン交換膜のうち、不活性重合体フィルムが、含ファ繋ポリマーから成る膜は、パーフルオロカーボンポリマーから成る膜である Du Pont 社製の Nafion 120とほぼ同様の性能を示すことがわかる。

また、後述する実施例で説明する通り本第明に、 係る陽イオン交換膜は、水酸解用、食塩酸解用、 芒硝酸解用、燃料饱油用、レドックスフロー饱池。 用、アミノ酸ソーダ電解用、高温電気透析用、亜 鉛ーハロゲン型電池用等各種の隔膜として使用す ることができる。

本苑明は、不活性重合体フィルムに電離性放射線を開射して散フィルムにラジカルを発生させ、

るととができるが、 凝硫酸 はスルホン化率が低く、 無水硫酸は取扱いが困難 なため、 クロルスルホン 酸又はフルオロスルホン酸を使用することが好き しい。 スルホン化剤と四塩化炭素、 クロロホルム、 塩化メチレン等の混合溶液中に グラフト膜を 没 し、 40~150℃で10~100分間反応させ、 次 いでグラフト膜を IN-KOH水溶液中に入れて 90 でで1~2時間処理し、 スルホナート型を塩型と する。 40~100 %のスルホン酸膜が得られる。

このようにして製造した本発明に係る陽イオン 交換膜(サンブルとして不活性重合体フィルムがポリエチレンーポリテトラフルオロエチレン共重 合体フィルムを使用した)とパープルオロカーポンスルホン酸型の陽イオン交換膜である Du Pont 社製の Nation (登録商標) 1 2 0 と物性比較を行った。その結果を製1に示す。

一、大大大,,是我们不是自然的都会说:"这个人 1997年,我们是我们的人,我们都能够

(8)

その後、TFSに浸漬または接触させてクラフト 重合させ、ついで酸クラフト重合膜をスルホン化 するようにしてあり、TFSに放射線が照射され ないため、TFSの重合や劣化が生することがな く、また放射線照射下で、不活性重合体フィルム にTFSをグラフト重合させるのではないため、 放射線照射時間が短くてすみ、放射線の消費量が 少なく、経済的かつ安全な方法である。

以下に本発明の実施例を記載するが、本発明は とれらの実施例に限定されるものではない。 実施例 1

厚さ100 μの低密度ポリエチレンフィルムに共 提変圧器型電子線加速器を用いて、2MV、1mA の照射条件で窒素雰囲気下10Mrad 照射した。ついてこの照射したポリエチレンフィルムを反応器 に入れて10 mm H 2 減圧下で脱気後、あらかしめ 凍結脱気法により密存酸素を除去したα、β、β – トリフルオロスチレンを反応器に注入して、照射 したポリエチレンフィルムがα、β、β – トリフル オロスチレン中に没徴した状態で、電温下、20 時間反応せしめた。反応後、容器からグラフトされたフィルムを取出し、nーヘキサンで洗浄後、乾燥した。とりして得られたグラフト膜のグラフト率は23%であった。

Property Commencer

このグラフト膜をクロルスルホン酸30部、四塩化炭素70部からなる溶液中に40℃で40分間浸漬処理し、スルホン化せしめた。反応後、容器からグラフト膜を取出し、四塩化炭素で洗浄して余剰のクロルスルホン酸を除いた。得られたスルホン化されたグラフト膜のスルホン化率は95%であった。

との膜を1NKOH 溶液中に90℃で2時間浸 度処理し、加水分解せしめた。とのようにして得 られたグラフト膜のイオン交換容量は1.5 meq /2-乾燥膜であった。

とのグラフト膜を 0.6 NKCl 中 2 0 C、 1 KHz の交流で測定した電気抵抗は 1.4 Ω・cd であり、0.5 N KCl/1:0 N KCl で測定した幅率は 0.9 0 であった。また、グラフト膜をモール塩 4 ppm を含む 3 % H₂O₂ 水溶液に 7 0 C で 2 4 時間浸漬処理したところ、

(11)

フルオロスチレン 5 0 部、 1.1,2-トリクロロートリフルオロエタン 5 0 部)に注入して、照射したフィルムが、 a, A, Bートリフルオロスチレンに設けした状態で 5 0 ℃、 2 0 時間 グラフト近台 いした。 反応後、 容器からグラフトされたフィルムを取出し、 n - ヘキサンで洗浄して、 未反応単量体を抽出除去したのち乾燥した。 こうてもった。れたグラフト腹のグラフト率は 2 1 %でもった。

とのグラフト膜をクロルスルホン酸 3 0 部、
1,1,2,2 - テトラクロロエタンからなる溶液中に
135 で で 4 0 分間浸漬処理し、スルホン化せしめた。反応後、容器からグラフト膜を取出し、四塩化炭梁で洗浄して余剰のクロルスルホン酸を除いた。とうして得たグラフト膜のスルホン化率は90%であった。

とのグラフト膜を 1 N K O H | 溶液中に 9 0 ℃で 2 時間浸渍処理し、加水分解せしめた。とのようにして得られたグラフト膜のイオン交換容量は 1.0 meq/9 - 乾燥腹であった。

とのグラフト膜を 0.8 N KCl 中 2 0 ℃、 1 KHz の

このグラフト膜を 0.6 N K C ℓ 中 2 0 ℃、 1 KH 2 の 交流で測定した電気抵抗は 3.2 Ω・c㎡であり、 0.5 N K C ℓ / 1.0 N K C ℓ で測定した輸率は 0.93 であった。 またグラフト膜をモール塩 4 ppm を含む 3 % H₂O₂ 水溶液に 7 0 ℃ で 2 4 時間浸徴処理したところ、 グラフト膜の重量減少率は 1 0 % であった。 実施例 3

厚さ 100 μのテトラフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムに実施例 1 と同じ方法で10 Mrad 照射した。ついでこの照射したフィルムを反応器に入れて10 mm Hg 滅圧下で脱気し、あらかじめ凍結脱気法により溶存酸素を除去したα,β,β-トリフルオロスチレン溶液(α,β,β-トリ

(12)

交流で測定した電気抵抗は2.1 n cml であり、0.5 NKCe/1.0 NKCe で測定した輸率は0.9 2 であった。また、このフィルムをモール塩4 ppm を含む3 % HaOz 水溶液に70℃で24時間浸液処理したところ、フィルムの重量減少率は3%であった。
実施例4

厚さ100μのテトラフルポロエチレンーエチレン共重合体フィルムに実施例3と全く同じ方法でグラフト重合及びスルホン化を行いグラフト膜を得た。 このときのグラフト率は16%、スルホン化率は80%であり、0.7 meq/9-乾燥膜であった。

このグラフト膜を 0.6 NKCl中 2 0 C、 1 KHzの 交流で測定した電気抵抗は 3.5 Ωcd であり、 0.5 NKCl/1.0 NKClで測定した輪率は 0.9 3 であった。 またこのグラフト膜をモール塩 4 ppm を含む 3 % HaOa水溶液に 7 0 C C 2 4 時間受資処理したとこ ろ、グラフト膜の重量波少率は 3 %であった。

实施例 5

厚さ 100 µ のポリテトラブルオロエチレンフィ

(13)

--280--

(14)

ルムに実施例3となるには対応でクラフトを重合合とで実施のをできることを発電できる。というのでは、また、大変を得た。といるでは、なスルホン化を行いグラフト膜を得た。といるといるでは、18%、スルホン化の内容には、18%、スルホン化の内容には、18%、スルホン化の内容には、18%、スルホン化の内容には、18%、スルホン化の内容には、18%、スルホンに、18%、スルホンに、18%、スルホンに、18%、スルホンに、18%、スルボンに

とのグラフト膜を 0.6 NKC ℓ 中 2 0 ℃、 1 KHz の交流で測定した 電気抵抗は 4.0 Ω cm で あり、0.5 NKC ℓ / 1.0 NKC ℓ で 測定した 輸 率 は 0.9 3 で あった。またとのグラフト膜をモール塩 4 ppm を 含む 3 % H₂O₂ 水溶液に 7 0 ℃ で 2 4 時間浸渍処理したところ、グラフト膜の重量減少率は 1 % 以下であった。実施例 6

奥施例 4 の方法に従って合成されたグラフト膜の両面にルテニウム M と M 鉛粉末を重量比で 1 対1 で混合し、この混合粉末をポリテトラフルオロエチレンを結合材として、350℃,126 Kg/cd,30 分間圧滑した。次に、別に M 鉛 とポリテトラフルオロエチレンのエマルジョンを重量比 8 対 2 で混合し、この混合物を 350℃,130 kg/cd,30 分間ホットプレスして 100 μの厚さを有する多孔

(15)

ぞれ供給して電流幣度 20A/dm[®] で電解したとと ろ、中央区分室から 4号H₈804溶液、陰極室から15 号NaOH を、電流効率 7 0 多、セル電圧 4.2 Vで 取得した。

代理人 弁理士 森 췀之

many that the way the same of the same

性膜とした。この多孔性膜を、触媒層を有するクラフト膜の片面に350元、130 Kg/cd で30分間 加熱保持して付着させ、この多孔性膜面を酸素極側とする燃料電池とした。 実施例7

実施例4の方法に従って合成されたグラフト膜を用いて有効通電面積1dm の電解槽によって飽和食塩水を電気分解した。陽極にはチタンメッシュにTiO:, RuO:をコーティングしたものを用いた。陽極にはステンレス製のメッシュを用いた。陽極室に飽和食塩水を供給し電流密度30A/dm で電解したところ、電流効率92%、セル電圧は3.3Vで30%NaOHを取得した。

実施例4の方法に従って合成されたグラスト膜2枚によって陽極室、中央区分室、陰極室に区画した三室電解槽とし、陽極にチタンメッシュに、TiOs, RuOsをコーティングしたものを、陰極にはNiメッシュを用い、陽極室に10多HsOs、中央区分室に15多NasOs、陰極室に10多NaOHをそれ

(16)

(2) 大学 (2) 大学 (3) 大学 (4) 大学

よってい しょくとないない はっこう 服す ストッカン

2.1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. C.

And the state of t

A District of the Market of the Control of the Cont

the Marie of the contract with the second se

in the second of the second of

the second control of the second second control of the second second

- Transport - Transport - Marie - Ma